明細書

圧電素子及びそれを備えたインクジェットヘッド並びにそれらの製造方法

技術分野

本発明は、第1及び第2電極と、該第1及び第2電極に挟まれ且つ鉛化合物を含む圧電体とを備えた圧電素子及びそれを備えたインクジェットヘッド並びにそれらの製造方法に関するものである。

背景技術

すでによく知られているように、圧電体は電圧を印加すると伸縮する性質がある。そして、この性質を工業的に利用するために、第1及び第2電極と、該第1及び第2電極に挟まれた圧電体とを備えた圧電素子が開発された。この圧電素子は、インクジェット式プリンタのインク吐出用アクチュエータやハードディスクの磁気ヘッド駆動用アクチュエータやマイクロポンプ駆動用アクチュエータなどに用いられている。

図9は、基本的な圧電素子101の断面の模式図である。この圧電素子101は、圧電体102を膜形状に加工して、その圧電体102の上下両面にそれぞれ電極103,104を配設することにより形成されている。圧電体102の厚みは通常 1μ m~100 μ m程度であり、また、下部電極104は、膜厚を上部電極103よりも厚くすることで、剛性を上部電極103よりも大きくしている。さらに、圧電体102の自発分極の向きは上部電極103側に向かっている。

図10に示すように、上部電極103が正極になるように両電極103,104間に電圧を印加すると、圧電体102は水平方向に伸縮する。ここで、上述のように下部電極104の剛性は上部電極103よりも大きいので、圧電素子101の下部電極104側の部分は凸形状になり、圧電素子101の上部電極103側の部分は凹形状になる。

前述のように圧電素子101の形状を変化させるためには、2つの電極103, 104の剛性を異なる値にする必要がある。その一方で、圧電体102が歪む程 ところで、圧電体の材料には様々なものがあり、その中でも、鉛化合物を含む 圧電材料は、圧電定数が高いので工業的に有用である。鉛化合物を含む圧電材料 としては、鉛チタン酸化物(PT)や、鉛チタンジルコニウム酸化物(PZT) や、PZTにマグネシウム、マンガン、コバルト、鉄、ニッケル、ニオブ、スカ ンジウム、タンタル、ビスマス又はタンタルなどを添加したもの等がある。

また、圧電体は一般的に多結晶構造から成り、その結晶性が高いほど、自発分極の向きが揃いやすく、また、圧電定数が大きくなり、工業的に有用である。そこで、圧電体の結晶性を向上させる、圧電素子の製造方法が今までに数々検討されてきた。そして、それらの製造方法で圧電素子を製造することにより、圧電体の結晶性は確かに向上する。しかしながら、面積が大きい圧電素子において、完全な単一結晶の圧電体を形成することは未だ実現できていない。ここで、インクジェット式プリンタやハードディスク等に用いられる圧電素子は、面積が数百 μ m^2 もあるので、その圧電体中には多数の結晶粒界が存在している。

さらに、圧電体に印加される電界強度が大きいほど、圧電素子の変形量は大きくなるので、場合によっては 10^4V/c m以上の大きな電界が印加されることがある。その一方で、湿度の高い環境下において鉛化合物を含む圧電体に高電圧を印加したときにはリーク電流が増大し、その結果、絶縁破壊が発生することがある。

湿度の高い環境下で高電圧を加えたときに絶縁破壊が発生する原理の詳細についてはよく分かっていないが、水分が、圧電体中に存在する結晶粒界や微小なピンホールに浸入することにより生じるリーク電流が原因ではないかと考えられている。ここで、圧電体を挟み込む両電極の厚みが大きければ、水分はそれらの電極が障壁となって圧電体内に浸入しないが、圧電素子を機能させるためには、上述のように電極の厚みを大きくすることができない。そのため、水分が電極のピンホールを通って圧電体中の結晶粒界に浸入して、絶縁破壊が起こってしまう。

したがって、圧電体中の結晶粒界やピンホールを改良すれば、絶縁信頼性を向上させることが可能であると考えられる。以下に、圧電体中の結晶粒界やピンホ

一ルの改良方法についての従来例を示す。ここで、本明細書で記載されている結晶粒界とは、圧電体が複数の結晶体(結晶粒ともいう)から構成された集合体である場合において、隣り合う結晶体同士の境界をいう。ところで、数学的に定義される境界は線や厚みを持たない面をいうが、ここで言うところの境界は厚みを持った面も含む。具体的には、隣り合う結晶体同士の隙間を結晶粒界という。この隙間には、結晶体とは異なる物質が存在する。「結晶体とは異なる物質」とは、結晶体とは異なる構造や元素組成を有するものをいう。この隙間は、結晶体とは異なる物質で完全に満たされている場合と、その一部のみその物質で満たされていて空間が残っている場合がある。空間が残っている場合は、一般的に、結晶体表面の一部又は全部が結晶体とは異なる物質で覆われている。また、ピンホールとは、圧電体を貫通する孔をいう。隣り合う結晶体同士の隙間が圧電体を貫通している場合、その結晶粒界はピンホールである。したがって、ピンホールは、広義には、結晶粒界に含まれる。

特許第3206454号(以下、特許文献1という)には、水合成で形成されたPZT等の複合酸化物に存在するピンホールを、高誘電率の樹脂やセラミックスで封孔処理する方法が示されている。具体的には、樹脂材料又はセラミックスの前駆体を溶媒に溶かした液体を、複合酸化物表面に塗布し、吹きかけ、又は含浸する。それにより、複合酸化物内のピンホールを上記液体で満たす。その後、乾燥又は焼成して、上記液体を固化する。

また、特許文献1には、金属基板上に水合成法で形成された複合酸化物に存在するピンホールを、金属基板を酸化性水溶液に浸漬して電流を印加することにより封孔する方法が示されている。この方法では、酸化性水溶液が複合酸化物のピンホールを通って金属基板に接触して、電気化学反応が起こる。それにより、ピンホール内の金属表面が絶縁性酸化物になって、ピンホールを封孔することができる。

特開平10-217458号公報(以下、特許文献2という)では、2つの電極に挟まれた圧電体を備えた圧電素子であって、粒界露出領域に圧電体よりも低い誘電率の誘電物質を備えたものが開示されている。圧電素子をこのような構造にすることにより、粒界露出領域に何もないものと比べて、両電極間に電圧を印

加したときにおける結晶粒界に印加される電界を小さくすることができ、その結果、結晶粒界を原因とする絶縁破壊を防ぐことができる。

しかしながら、特許文献1で示された、複合酸化物のピンホールを絶縁体で埋める方法には以下のような欠点がある。すなわち、使用される液体中の固形物濃度が高いほど、乾燥・焼成後の固形物の密度が高くなり、ピンホールの封孔効果が向上する一方、固形物濃度が高くなると液体粘度が高くなる。それゆえに、その液体がピンホールに入りにくくなり、封孔効果が低下してしまう。したがって、この方法では、ピンホールを完全に封孔することは困難である。

また、特許文献1で示された、金属基板上に形成された複合酸化物のピンホールを塞ぐ方法では、金属基板が金や白金などの貴金属であるときは、絶縁性酸化物を生成することが困難である。したがって、金属基板として、チタンやアルミニウム等、限られた金属しか用いることができない。

また、特許文献2で示された方法では、結晶粒界露出面に誘電体物質があるので、結晶粒界にかかる電圧は小さくできるが、結晶粒界には依然として電圧が加わるので、リーク電流を完全に抑止することはできない。

そこで、本発明者らは、湿度の高い環境下で高電圧を印加したときに絶縁破壊が起こる原理についての更なる検討を行い、その結果、高湿度下における絶縁破壊は、圧電体中の結晶粒界に存在する鉛酸化物が水分と電気化学的な反応を起こして変質することが主な原因であることを突き止めた。

以下に、この原理の詳細について説明する。図11は、2枚の電極103,104に挟まれた、鉛化合物を含む圧電体102を備えた圧電素子101の断面図である。この圧電素子101では、両電極103,104間に電圧を印加したときに圧電素子101の下部電極104側の部分が凸形状になるように、上部電極103の膜厚を下部電極104よりも薄くしている。そのため、上部電極103には多数のピンホール103aが存在している。そして、高湿度下では、水分が上部電極103のピンホール103aを通って柱状結晶体102a間の結晶粒界102bに浸入する。結晶粒界102bには絶縁性のPbO(酸化鉛)が存在しているが、図12に示すように、このPbOは浸入した水分と反応してPb(OH)2(水酸化鉛)になる(図12では、Pb(OH)2をPbOHと表現。図1

3でも同様)。図13(a)及び(b)に示すように、正極の近傍では、このPb(OH)2は酸化されて金属並の導電性を有するPbO2(二酸化鉛)になる。 さらに、図13(b)及び(c)に示すように、このPbO2は正極として作用して、そのPbO2の近傍に位置しているPb(OH)2を酸化してPbO2にする。 そして、図13(d)に示すように、最終的には、正極と負極とがPbO2により電気的に接続されて、絶縁破壊が起こる。

そして、本発明者たちは、上述の絶縁破壊の原因を取り除くことにより、絶縁 信頼性の高い圧電素子を実現できることを見出した。

本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、 第1及び第2電極と、該第1及び第2電極に挟まれ且つ鉛化合物を含む圧電体と を備えた圧電素子において、絶縁信頼性を向上させる技術を提供することにある。

発明の開示

第1の発明は、第1及び第2電極と、該第1及び第2電極に挟まれ且つ鉛化合物を含む圧電体とを備えた圧電素子であって、上記圧電体は複数の結晶体により構成された集合体から成り、上記結晶体間の結晶粒界には酸化ジルコニウムが存在し且つ該結晶粒界におけるジルコニウム元素の組成比が上記結晶粒界における鉛元素よりも大きいことを特徴とするものである。

これにより、圧電体中の結晶粒界には電気化学的に安定した酸化ジルコニウム が存在しているので、リーク電流が結晶粒界を通って流れることを防ぐことがで きる。そのため、高湿度下において絶縁破壊が発生することを防ぐことができる。

また、結晶粒界におけるジルコニウム元素の組成比が結晶粒界における鉛元素よりも大きいので、結晶粒界の電気化学的な性質は、結晶粒界に存在している酸化ジルコニウムに支配される。それゆえに、結晶粒界を確実に、電気化学的に安定した状態にすることができ、リーク電流が結晶粒界を通って流れることを確実に防ぐことができる。そのため、高湿度下において絶縁破壊が発生することを確実に防ぐことができる。

また、結晶粒界を、酸化ジルコニウムから成る絶縁膜で完全に覆うので、高湿度下において絶縁破壊が発生することを、上記特許文献2の圧電素子に比べてよ

り確実に防ぐことができる。

第2の発明は、上記第1の発明において、上記圧電体は、該圧電体の厚み方向 一方側から他方側にそれぞれ向いている複数の柱状結晶体により構成された集合 体から成ることを特徴とするものである。

これにより、各柱状結晶体が圧電体の厚み方向一方側から他方側に向いているので、各柱状結晶体の伸縮方向を揃えることができる。そのため、変位特性の高い圧電素子を実現できる。

第3の発明は、上記第1の発明において、上記圧電体は、少なくともジルコニ

ウム元素、チタン元素、鉛元素及び酸素元素を含むことを特徴とするものである。これにより、圧電体は少なくともジルコニウム元素、チタン元素、鉛元素及び酸素元素を含む。このような圧電体として、例えばPbZ r x T i 1-x O 3 (0 < x < 1)の組成式で表されるPZ T がある。そして、このような圧電体の圧電定数は高い。そのため、高性能の圧電素子を実現できる。

第4の発明は、ノズルと該ノズルに連通し且つインクを収容する圧力室とが形成されたヘッド本体部と、厚み方向一方側の面の一部が上記圧力室に臨むように設けられ且つ上記圧力室内のインクに圧力を付与して上記ノズルからインクを記録媒体に対して吐出させる圧電素子とを備えたインクジェットヘッドであって、上記圧電素子は、第1及び第2電極と、該第1及び第2電極に挟まれ且つ鉛化合物を含む圧電体とを備え、上記圧電体は複数の結晶体により構成された集合体から成り、上記結晶体間の結晶粒界には酸化ジルコニウムが存在し且つ該結晶粒界におけるジルコニウム元素の組成比が上記結晶粒界における鉛元素よりも大きいことを特徴とするものである。

第5の発明は、第1及び第2電極と、該第1及び第2電極に挟まれ且つ鉛化合物を含む圧電体とを備えた圧電素子の製造方法であって、上記第1電極と上記圧電体と上記第2電極とをその順に積層する工程と、上記積層工程後に、上記第1及び第2電極のうち少なくとも一方の電極を、ジルコニウムアルコキシド、ジルコニウムアセチルアセトネート及びジルコニウムカルボキシレートのうち少なくとも1つを含む化学物質に曝す工程とを備えたことを特徴とするものである。

これにより、積層工程後に、第1及び第2電極のうち少なくとも一方の電極を、

ジルコニウムアルコキシド、ジルコニウムアセチルアセトネート及びジルコニウムカルボキシレートのうち少なくとも1つを含む化学物質に曝すので、結晶粒界に存在している酸化鉛や水酸化鉛は、電気化学的に安定した酸化ジルコニウムで被覆されて電気化学的に安定したものになる。それゆえに、リーク電流が結晶粒界を通って流れることを防ぐことができる。そのため、高湿度下において絶縁破壊が発生することを防ぐことができる。

以下に、本発明の原理を詳細に説明する。従来の圧電素子において絶縁破壊が発生した原因は、図11~図13に示すように、水分が電極のピンホールを通って圧電体中の結晶粒界に浸入して、その結晶粒界に存在している酸化鉛が水酸化鉛を経て導電性を有する二酸化鉛になるためである。

ここで、本発明によれば、積層工程後に、第1及び第2電極のうち少なくとも 一方の電極を、ジルコニウムアルコキシド、ジルコニウムアセチルアセトネート 及びジルコニウムカルボキシレートのうち少なくとも1つを含む化学物質に曝すので、その化学物質が電極のピンホールを通って結晶粒界に達する。ここで、結晶粒界には、通常吸着水が存在しているので、上記化学物質に含まれている、ジルコニウムアルコキシド、ジルコニウムアセチルアセトネート又はジルコニウムカルボキシレートは、この吸着水により加水分解されて水酸化ジルコニウムに転化する。以下の化学反応式(1)は、ジルコニウムアルコキシドの一例であるジルコニウムプロポキシドが加水分解されたときを示す。

 $Zr (OC_3H_7)_4 + 4H_2O \rightarrow Zr (OH)_4 + 4C_3H_7OH\cdots (1)$

また、以下の化学反応式(2)に示すように、水酸化ジルコニウムは結晶粒界 に存在している水酸化鉛と反応する。

 $Zr (OH)_4 + Pb (OH)_2 \rightarrow Pb (OH) (OZr (OH)_3) + H_2O...$ (2)

また、以下の化学反応式(3)に示すように、水酸化ジルコニウム同士は脱水 反応を起こして酸化ジルコニウムに転化する。

 $n Z r (O H) \rightarrow n Z r O_2 + 2 n H_2 O \cdots (3)$

上記化学反応式(1)~(3)は理想的な反応を示すものであり、実際には、 化学物質に含まれているジルコニウムアルコキシドは完全には加水分解しないの で、未反応のアルコキシル基が残存する。また、水酸化ジルコニウムも完全には酸化しないので、未反応の水酸基が残存する。しかしながら、積層工程後に第1及び第2電極のうち少なくとも一方の電極を上記化学物質に曝すことにより、結晶粒界全体としては、ジルコニウム元素の組成比が鉛元素よりも大きくなり、電気化学的に安定した酸化ジルコニウムの性質を持つようになる。それゆえに、結晶粒界を確実に、電気化学的に安定した状態にすることができ、リーク電流が結晶粒界を通って流れることを確実に防ぐことができる。そのため、高湿度下において絶縁破壊が発生することを確実に防ぐことができる。

なお、上記化学反応式(1)~(3)は、ジルコニウムアルコキシドの代わりにジルコニウムアセチルアセトネート又はジルコニウムカルボキシレートを用いたときにも適用される。この場合、化学反応式(1)中のプロボキシル基(OC $_3$ H $_7$)が各化合物に対応する基に置き換わる。

以上のように、本発明によれば、結晶粒界に存在している、電気化学的に不安定な酸化鉛や水酸化鉛が、電気化学的に安定した酸化ジルコニウムに転化するとともに、結晶粒界におけるジルコニウム元素の組成比が結晶粒界における鉛元素よりも大きくなるので、リーク電流が結晶粒界を通って流れることを確実に防ぐことができる。そのため、高湿度下において絶縁破壊が発生することを確実に防ぐことができる。

また、本発明によれば、上記化学物質に含まれている、ジルコニウムアルコキシド、ジルコニウムアセチルアセトネート又はジルコニウムカルボキシレートを、結晶粒界に存在している酸化鉛や水酸化鉛と反応させることにより、結晶粒界を電気化学的に安定した状態にするので、溶液中の上記化学物質の濃度が小さくても、上記転化効果は変わらない。そのため、上記特許文献1のように溶液の粘度の大きさを考慮する必要がない。

また、第1及び第2電極を構成する金属の種類の如何に拘わらず、本発明を圧電素子の製造に適用できるので、上記特許文献1のように第1及び第2電極を構成する金属の種類が限定されることはない。

第6の発明は、上記第5の発明において、上記曝し工程において、上記化学物質は液体の状態であることを特徴とするものである。

これにより、曝し工程において、化学物質は液体の状態であるので、化学物質を電極のピンホールを介して圧電体中の結晶粒界に容易に浸入させることができる。そのため、結晶粒界に存在している酸化鉛や水酸化鉛を酸化ジルコニウムに確実に転化させることができる。

第7の発明は、上記第5の発明において、上記曝し工程において、上記化学物質は気体の状態であることを特徴とするものである。

これにより、曝し工程において、化学物質は気体の状態であるので、化学物質を電極のピンホールを介して圧電体中の結晶粒界に容易に侵入させることができる。そのため、結晶粒界に存在している酸化鉛や水酸化鉛を酸化ジルコニウムに確実に転化させることができる。

第8の発明は、上記第5の発明において、上記曝し工程において、上記化学物質は有機溶剤に溶解した状態であることを特徴とするものである。

これにより、曝し工程において、化学物質は有機溶剤に溶解した状態であるので、化学物質を電極のピンホールを介して圧電体中の結晶粒界に容易に浸入させることができる。そのため、結晶粒界に存在している酸化鉛や水酸化鉛を酸化ジルコニウムに確実に転化させることができる。

第9の発明は、上記第5の発明において、上記曝し工程において、上記第1及 び第2電極間に電圧を印加することを特徴とするものである。

これにより、第1及び第2電極のうち少なくとも一方の電極を上記化学物質に 曝すときに第1及び第2電極間に電圧を印加するので、正極の近傍では、上記化 学反応式(2)で示す反応が促進される。それゆえに、結晶粒界を電気化学的に 安定した酸化ジルコニウムでより確実に覆うことができ、リーク電流が結晶粒界 を通って流れることをより確実に防ぐことができる。そのため、高湿度下におい て絶縁破壊が発生することをより確実に防ぐことができる。

以下に、本発明の原理を詳細に説明する。図1(a)~(f)は、第1及び第2電極のうち少なくとも一方の電極を上記化学物質に曝す場合であって第1及び第2電極間に電圧を印加するときにおいて、圧電体中の結晶粒界における水酸化鉛と上記化学物質との反応を模式的に示す。この場合、上記化学物質としてジルコニウムアルコキシドを含むものを用いているが、ジルコニウムアセチルアセト

ネート又はジルコニウムカルボキシレートを含むものを用いても良い。まず、図 1 (a) に示すように、結晶粒界に存在している酸化鉛は、結晶粒界に存在して いる吸着水と反応して水酸化鉛(Pb(OH)₂)に転化する(図1(a)では、 Pb (OH) 2をPbOHと表現。図1 (b) ~ (d) でも同様)。また、図1 (b) に示すように、結晶粒界には、吸着水とジルコニウムアルコキシド (Zr (OR)₄)とが反応して生成された水酸化ジルコニウム(Zr(OH)₄)も存 在している(上記化学反応式(1)を参照)。ここで、水酸化ジルコニウム中の 酸素原子は求電子性を有するので、水酸化ジルコニウム中のジルコニウム原子の 電荷は正に偏り(図 1 (b) では正電荷をσ+と表現)、酸素原子の電荷は負に 偏る(図1(b)では負電荷を $\sigma-$ と表現)。このとき、図1(c)に示すよう に、第1及び第2電極間に電圧を印加すると、正極の近傍における水酸化鉛中の 鉛原子は、電子を引き抜かれて電子が不足の状態になる(図1(c)ではσ+と 表現)。その結果、図1(d)~(f)に示すように、水酸化鉛と水酸化ジルコ ニウムとは脱水反応を起こして、Pb-O-Zrの結合が生成される。それゆえ に、水酸化鉛は電気化学的に安定した酸化ジルコニウム化合物で被覆されて不活 性になるので、リーク電流が結晶粒界を通って流れることをより確実に防ぐこと ができる。そのため、高湿度下において絶縁破壊が発生することをより確実に防 ぐことができる。

また、上記化学物質に含まれている、ジルコニウムアルコキシド、ジルコニウムアセチルアセトネート又はジルコニウムカルボキシレートは、電離して正負のうちいずれか一方の電荷を帯びているので、上記化学物質に曝す電極の極性を上記化学物質の電荷とは反対の極性にすることにより、上記化学物質を結晶粒界に容易に浸入させることができる。そのため、上記転化効率を向上させることができる。

第10の発明は、上記第5の発明において、上記曝し工程後に、上記圧電素子 を100℃以上で熱処理する工程を更に備えたことを特徴とするものである。

これにより、曝し工程後に、圧電素子を100℃以上で熱処理するので、結晶 粒界に存在している、未反応の水酸化ジルコニウム同士は脱水反応を起こして電 気化学的に安定した酸化ジルコニウムに転化する。それゆえに、結晶粒界を電気 化学的に安定した酸化ジルコニウムでより確実に覆うことができ、リーク電流が結晶粒界を通って流れることをより確実に防ぐことができる。そのため、高湿度下において絶縁破壊が発生することをより確実に防ぐことができる。

第11の発明は、上記第5の発明において、上記積層工程は、上記第1電極上 に上記圧電体を真空スパッタリング法で積層する工程を含むことを特徴とするも のである。

これにより、積層工程は、第1電極上に圧電体を真空スパッタリング法で積層 する工程を含むので、焼結法で積層するときに比べて比較的低温で、結晶性の高 い圧電体を得ることができる。そのため、変位特性の高い圧電素子を実現できる。

第12の発明は、ノズルと該ノズルに連通し且つインクを収容する圧力室とが 形成されたヘッド本体部と、厚み方向一方側の面の一部が上記圧力室に臨むよう に設けられ且つ上記圧力室内のインクに圧力を付与して上記ノズルからインクを 記録媒体に対して吐出させる圧電素子とを備えたインクジェットヘッドの製造方 法であって、上記圧電素子は、第1及び第2電極と、該第1及び第2電極に挟ま れ且つ鉛化合物を含む圧電体とを備え、上記第1電極と上記圧電体と上記第2電 極とをその順に積層する工程と、上記積層工程後に、上記第1及び第2電極のう ち少なくとも一方の電極を、ジルコニウムアルコキシド、ジルコニウムアセチル アセトネート及びジルコニウムカルボキシレートのうち少なくとも1つを含む化 学物質に曝す工程とを備えたことを特徴とするものである。

- 発明の効果-

本発明によれば、圧電体中の結晶粒界には電気化学的に安定した酸化ジルコニウムが存在し且つ結晶粒界におけるジルコニウム元素の組成比が結晶粒界における鉛元素よりも大きいので、リーク電流が結晶粒界を通って流れることを確実に防ぐことができる。したがって、高湿度下において絶縁破壊が発生することを確実に防ぐことができるので、絶縁信頼性が高く、寿命が長い圧電素子及びそれを備えたインクジェットヘッドを実現できる。

また、第1電極と圧電体と第2電極とをその順に積層した後に、第1及び第2電極のうち少なくとも一方の電極を、ジルコニウムアルコキシド、ジルコニウムアセチルアセトネート及びジルコニウムカルボキシレートのうち少なくとも1つ

を含む化学物質に曝すことにより、結晶粒界のみを電気化学的に変化させる。したがって、少なくとも一方の電極を上記化学物質に曝すことによる圧電体の圧電特性の変化を防ぐことができる。

また、第1電極と圧電体と第2電極とをその順に積層した後に、第1及び第2電極のうち少なくとも一方の電極を上記化学物質に曝すことにより、絶縁信頼性を高めることができるので、圧電素子をある程度使用した後に少なくとも一方の電極を上記化学物質に再度曝すことにより、絶縁信頼性を再度高めることができる。

図面の簡単な説明

- 図1は、本発明の実施形態に係る圧電体中の結晶粒界における水酸化鉛と化学 物質との反応を示す図である。
 - 図2は、試料の断面図である。
 - 図3は、試料に対して通常処理を行っているときの様子を示す図である。
 - 図4は、試料に対して電界印加処理を行っているときの様子を示す図である。
- 図5は、試料とヒータとジルコニウム化合物とを収容した真空容器の断面図である。
 - 図6は、インクジェットヘッドの断面図である。
 - 図7は、インクジェットヘッドの断面斜視図である。
 - 図8は、インクジェットヘッドの底面図である。
 - 図9は、圧電素子の断面図である。
- 図10は、圧電素子の両電極間に電圧を印加しているときの様子を示す図である。
 - 図11は、圧電素子の断面図である。
 - 図12は、圧電体中の結晶粒界における酸化鉛と水分との反応を示す図である。
 - 図13は、絶縁破壊の原理を示す図である。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。

(実施形態1)

本発明の実施形態に係る圧電素子(圧電アクチュエータ)1 (図2を参照)は、下部電極(共通電極)2と、その下部電極2上に形成され且つ鉛化合物を含む圧電体膜3と、その圧電体膜3上に形成された上部電極(個別電極)4とを備えている。この圧電素子1は、以下に示す「試料の製造方法」と同じ方法で製造されている。また、圧電素子1は、以下に示す評価結果に基づき、以下に示す処理方法のうちいずれか1つの方法、すなわち、通常処理、「通常処理+熱処理」、電界印加処理及び「電界印加処理+熱処理」のいずれか1つの方法で処理されている。なお、本発明で言うところの第1電極は下部電極2に対応し、圧電体は圧電体膜3に対応し、第2電極は上部電極4に対応する。

圧電体膜3は、該圧電体膜3の厚み方向の下部電極2側から上部電極4側にそれぞれ向いている(換言すれば、下部電極2の電極面側から上部電極4の電極面側にそれぞれ向いている)複数の柱状結晶体により構成された集合体から成る。 圧電体膜3は、少なくともジルコニウム元素、チタン元素、鉛元素及び酸素元素を含む。

柱状結晶体間の結晶粒界は、圧電体膜3の厚み方向に延びている。結晶粒界には酸化ジルコニウムが存在している。結晶粒界におけるジルコニウム元素の組成 比は結晶粒界における鉛元素よりも大きい。

(実施例1)

-試料の製造方法-

以下に、試料の製造方法について説明する。まず、縦 $25\,\mathrm{mm}$ 、横 $25\,\mathrm{mm}$ 、厚さ $0.2\,\mathrm{mm}$ のMg O 基板5 上に、厚さ $70\,\mathrm{nm}$ のP t から成る下部電極2 を蒸着法で形成する。次に、その下部電極2 上に、厚さ $3\,\mu$ mのP Z T (P b Z r x T i_{1-x} O i_{3} (0 i_{3} i_{4} i_{5} i_{1-x} i_{5} i_{5

図2は、この試料の断面の模式図を示す。この試料を圧電素子1として用いるときは、通常MgO基板5を化学エッチング等で除去するが、本実施例では、MgO基板5を除去しなかった。なお、試料からMgO基板5を除去したものを後述する評価方法で評価したときでも、以下に示す評価結果と同様の結果が得られる。

- 処理方法-

以下に、上記試料に対して行う処理の方法について説明する。

(通常処理)

まず、試料を、乾燥した窒素雰囲気で満たされたグローブボックス内に入れて、図3に示すように、2つの上部電極4,4のうち一方の上部電極4(図3では右側の上部電極4)の表面上にだけ0.2mlのジルコニウム化合物6(ジルコニウム化合物の詳細については後述する)を滴下して60分間放置した。それにより、ジルコニウム化合物6が、右側の上部電極4のピンホールを介して、その右側の上部電極4に対応する位置の圧電体膜3中の結晶粒界に浸入する。次に、試料を2ープロバノール溶液で洗浄して、右側の上部電極4に付着したジルコニウム化合物6を除去した。その後、試料をグローブボックスから取り出した。なお、本発明で言うところの化学物質はジルコニウム化合物6に対応する。

(通常処理+熱処理)

試料を、上記通常処理で処理した後に、180℃で1時間焼成した。

(電界印加処理)

まず、試料を、乾燥した窒素雰囲気で満たされたグローブボックス内に入れて、図4に示すように、2つの上部電極4,4のうち一方の上部電極4(図4では右側の上部電極4)の表面上にだけ0.2mlのジルコニウム化合物6を滴下して60分間放置した。それにより、ジルコニウム化合物6が、右側の上部電極4のピンホールを介して、その右側の上部電極4に対応する位置の圧電体膜3中の結晶粒界に浸入する。また、その放置中、下部電極2が正極(プラス極)、右側の上部電極4が負極(マイナス極)になるように、定電圧電源7により両電極2,4間にDC35Vの電圧を印加した。

次に、試料を2-プロパノール溶液で洗浄して、右側の上部電極4に付着した

ジルコニウム化合物6を除去した。その後、試料をグローブボックスから取り出した。

(電界印加処理+熱処理)

試料を、上記電界印加処理で処理した後に、180℃で1時間焼成した。

以上のように、試料を上記処理方法のいずれか1つの方法で処理することにより、結晶粒界に存在している、電気化学的に不安定な酸化鉛や水酸化鉛が、電気 化学的に安定した、すなわち、電気絶縁性に優れた酸化ジルコニウムに転化する。

以下に、上記処理の原理を詳細に説明する。上記処理において、右側の上部電極4の表面上にジルコニウム化合物6を滴下したので、そのジルコニウム化合物6が、右側の上部電極4のピンホールを通って、その右側の上部電極4に対応する位置の圧電体膜3中の結晶粒界に達する。ここで、結晶粒界には、通常吸着水が存在しているので、ジルコニウム化合物6はこの吸着水により加水分解されて水酸化ジルコニウムに転化する。以下の化学反応式(i)は、ジルコニウム化合物6の一例であるカプリル酸ジルコニウムが加水分解されたときを示す。

 $Zr (OOC (CH₂) ₆CH₃) ₄+4H₂O \rightarrow Zr (OH) ₄+4CH₃ (CH₂) ₆COOH··· (i)$

また、以下の化学反応式(ii)に示すように、水酸化ジルコニウムは、結晶粒界に存在している水酸化鉛と反応する。

 $Zr (OH)_4 + Pb (OH)_2 \rightarrow Pb (OH) (OZr (OH)_3) + H_2O...$ (ii)

また、以下の化学反応式(iii)に示すように、水酸化ジルコニウム同士は脱水 反応を起こして酸化ジルコニウムに転化する。

 $n Z r (O H) \rightarrow n Z r O_2 + 2 n H_2 O \cdots (iii)$

以上のように、結晶粒界に存在している酸化鉛や水酸化鉛が、電気化学的に安 定した酸化ジルコニウムに転化する。

さらに、上述のように右側の上部電極4の表面上に0.2mlのジルコニウム 化合物6を滴下して60分間放置することにより、その右側の上部電極4に対応 する位置の結晶粒界のジルコニウム元素の組成比がその結晶粒界の鉛元素よりも 大きくなる(言い換えれば、その右側の上部電極4に対応する位置の結晶粒界の ジルコニウム元素の鉛元素に対する組成比が1よりも大きくなる)。

- 試料を処理する際に使用したジルコニウム化合物 -

以下に、上記試料を上記処理方法で処理する際に使用したジルコニウム化合物 6を示す。

- (1)カプリル酸ジルコニウム (Zr (OOC (CH_2) ${}_6CH_3$) ${}_4$) このカプリル酸ジルコニウムは液体の状態である。
- (2) カプリル酸ジルコニウムを 50 vol % (体積割合)溶解した 2 -プロパノール溶液
- (3) ジルコニウム t ー ブトキシド (Zr (OCH₂ (CH₃)₃)₄) このジルコニウム t ー ブトキシドは液体の状態である。
- (4)ジルコニウムtーブトキシドを50vol%溶解した2-プロバノール溶液
 - (5) ジルコニウムアセチルアセトナート (Zr (CH₃COCHCOCH₃)₄) このジルコニウムアセチルアセトナートは液体の状態である。
- (6)ジルコニウムアセチルアセトナートを50vol%溶解した2-プロバノール溶液

-評価方法-

上記処理方法で処理した試料を、温度が25 °C、相対湿度が80 %の雰囲気に保たれた恒温恒湿槽に入れて、下部電極2 がプラス極、上部電極4 がマイナス極になるように両電極2 , 4 間にDC35 Vの電圧を印加した。そして、電圧を印加し始めてから100 時間経過するまで、圧電体膜3 を流れるリーク電流の値を測定した。

-評価結果-

表 1 は評価結果を示す。

【表 1 】

(上段が電圧印加開始から1時間後、下	下段が電圧印加開始から	5100時間後)
--------------------	-------------	----------

処理方法 使用した ジルコニウム化合物	通常処理	通常処理+熱処理	電界印加 処理	電界印加処理+熱処理
カフ。リル酸シ、ルコニウム	10 nA	3 nA	1 nA	0.3 nA
	10 nA	4 nA	1 nA	0.3 nA
カプ・リル酸シ゛ルコニウム	30 nA	5 nA	5 nA	1 nA
50vo%溶解2-プ。ロハ・ノール溶液	30 nA	6 nA	6 nA	1 nA
シ゛ルコニウムtーフ゛トキシト゛	15 nA	5 nA	1 nA	0.5 nA
	15 nA	6 nA	2 nA	0.6 nA
ジルコニウムtーブトキシド	40 nA	10 nA	8 nA	3 nA
50vo%溶解2ープロパノール溶液	40 nA	12 nA	8 nA	3 nA
シ゛ルコニウムアセチルアセテート	10 nA	3 nA	2 nA	0.5 nA
	10 nA	3 nA	2 nA	0.6 nA
ジルコニウムアセチルアセテート	30 nA	6 nA	3 nA	0.5 nA
50vo%溶解2-プロパノール溶液	30 nA	7 nA	4 nA	0.6 nA
なし	10 mA	10 mA	10 mA	10 mA
	絶縁破壊	絶縁破壊	絶縁破壊	絶縁破壊
	(100mA以上)	(100mA以上)	(100mA以上)	(100mA以上)

表1の最下行(表1で「なし」と記された行)は、2つの上部電極4,4のうち未処理の上部電極4(図3及び図4では左側の上部電極4)に対応する位置の圧電体膜3を流れるリーク電流の値を示す。また、表1の各欄の上段の数値は電圧印加開始から1時間経過した時のリーク電流の値を示し、下段の数値は電圧印加開始から100時間経過した時のリーク電流の値を示す。なお、本実施例では、リーク電流の値が100mA以上であるときに絶縁破壊が発生していると定義する。

ここで、未処理の上部電極4に対応する位置の圧電体膜3では、リーク電流が時間の経過とともに増加して、電圧印加開始から100時間経過した時には絶縁破壊が起こっていた(表1の最下行を参照)。

これに対して、処理した上部電極 4 に対応する位置の圧電体膜 3 では、電圧印加開始から 1 0 0 時間経過するまでのリーク電流はほぼ一定の値であって、その値も数十n A以下であった(表 1 を参照)。

上記評価結果から、試料の上部電極4をジルコニウム化合物6に曝すことにより、絶縁信頼性を向上させることができることが分かった。

また、試料に対して、通常処理又は電界印加処理に加えて、更に熱処理を行ったときは、通常処理又は電界印加処理のみを行ったときと比較して、リーク電流が減少することが分かった(表1を参照)。これは、この熱処理で上記化学反応式(iii)の反応が活性化されて、圧電体膜3中の結晶粒界に存在している、未反応の水酸化ジルコニウム同士が脱水反応を起こして電気化学的に安定した酸化ジルコニウムに転化し、その結果、結晶粒界の絶縁性が向上したためであると推測できる。

また、電界印加処理を行ったときは、通常処理を行ったときと比較して、リーク電流が減少することが分かった(表1を参照)。これは、電界印加処理で正極の近傍における上記化学反応式(ii)の反応が促進されて、その結果、圧電体膜3中の結晶粒界に存在している酸化鉛の転化効果が向上したためであると推測できる。

以下に、この電界印加処理の原理を詳細に説明する。まず、結晶粒界に存在している酸化鉛(PbO)は、結晶粒界に存在している吸着水と反応して水酸化鉛(Pb(OH)₂)に転化する。また、結晶粒界には、吸着水とジルコニウム化合物6とが反応して生成された水酸化ジルコニウム(Zr(OH)₄)も存在している(上記化学反応式(i)を参照)。ここで、水酸化ジルコニウム中の酸素原子は求電子性を有するので、水酸化ジルコニウム中のジルコニウム原子の電荷は正に偏り、酸素原子の電荷は負に偏る。このとき、下部電極2が正極になるように両電極2,4間にDC35Vの電圧を印加すると、下部電極2の近傍における水酸化鉛中の鉛原子は、電子を引き抜かれて電子が不足の状態になる。その結果、水酸化鉛と水酸化ジルコニウムとは脱水反応を起こして、Pb-O-Zrの結合が生成される。それゆえに、水酸化鉛は電気化学的に安定した酸化ジルコニウム化合物で被覆されて不活性になる。

一効果-

以上により、本実施形態によれば、圧電体膜3中の結晶粒界には電気化学的に 安定した酸化ジルコニウムが存在しているので、リーク電流が結晶粒界を通って 流れることを防ぐことができる。そのため、高湿度下において絶縁破壊が発生す ることを防ぐことができる。さらに、結晶粒界におけるジルコニウム元素の組成 比が結晶粒界における鉛元素よりも大きいので、結晶粒界の電気化学的な性質は、結晶粒界に存在している酸化ジルコニウムに支配される。それゆえに、結晶粒界を確実に、電気化学的に安定した状態にすることができ、リーク電流が結晶粒界を通って流れることを確実に防ぐことができる。そのため、高湿度下において絶縁破壊が発生することを確実に防ぐことができる。以上により、絶縁信頼性が高く、寿命が長い圧電素子1を実現できる。

また、下部電極2と圧電体膜3と上部電極4とをその順に積層した後に、上部電極4をジルコニウム化合物6に曝すので、結晶粒界に存在している酸化鉛や水酸化鉛は、電気化学的に安定した酸化ジルコニウムで被覆されて電気化学的に安定したものになる。それゆえに、リーク電流が結晶粒界を通って流れることを防ぐことができる。そのため、高湿度下において絶縁破壊が発生することを防ぐことができる。

また、下部電極2と圧電体膜3と上部電極4とをその順に積層した後に、上部電極4をジルコニウム化合物6に曝すことにより、結晶粒界全体としては、ジルコニウム元素の組成比が鉛元素よりも大きくなり、電気化学的に安定した酸化ジルコニウムの性質を持つようになる。それゆえに、結晶粒界を確実に、電気化学的に安定した状態にすることができ、リーク電流が結晶粒界を通って流れることを確実に防ぐことができる。そのため、高湿度下において絶縁破壊が発生することを確実に防ぐことができる。

また、上部電極4をジルコニウム化合物6に曝すときにおいて、ジルコニウム 化合物6は液体の状態又は有機溶媒に溶解した状態であるので、ジルコニウム化 合物6を上部電極4のピンホールを介して圧電体膜3中の結晶粒界に容易に浸入 させることができる。そのため、結晶粒界に存在している酸化鉛や水酸化鉛を酸 化ジルコニウムに確実に転化させることができる。

また、上記電界印加処理では、上部電極4をジルコニウム化合物6に曝すときにおいて、下部電極2が正極になるように両電極2,4間に電圧を印加するので、下部電極2の近傍では、上記化学反応式(ii)の反応が促進される。それゆえに、結晶粒界を電気化学的に安定した酸化ジルコニウムでより確実に覆うことができ、リーク電流が結晶粒界を通って流れることをより確実に防ぐことができる。その

ため、高湿度下において絶縁破壊が発生することをより確実に防ぐことができる。また、ジルコニウム化合物 6 に含まれている、ジルコニウムアルコキシド、ジルコニウムアセチルアセトネート又はジルコニウムカルボキシレートは、電離して正負のうちいずれか一方の電荷を帯びているので、電界印加処理においてジルコニウム化合物 6 に曝す上部電極 4 の極性をジルコニウム化合物 6 の電荷とは反

対の極性にすることにより、ジルコニウム化合物6を結晶粒界に容易に浸入させ

ることができる。そのため、上記転化効率を向上させることができる。

また、上部電極 4 をジルコニウム化合物 6 に曝した後に、圧電素子1を180 ℃で熱処理するので、結晶粒界に存在している、未反応の水酸化ジルコニウム同 士は脱水反応を起こして電気化学的に安定した酸化ジルコニウムに転化する。そ れゆえに、結晶粒界を電気化学的に安定した酸化ジルコニウムでより確実に覆う ことができ、リーク電流が結晶粒界を通って流れることをより確実に防ぐことが できる。そのため、高湿度下において絶縁破壊が発生することをより確実に防ぐ ことができる。

また、各柱状結晶体が圧電体膜3の厚み方向の下部電極2側から上部電極4側に向いているので、各柱状結晶体の伸縮方向を揃えることができる。そのため、 変位特性の高い圧電素子1を実現できる。

また、圧電体膜3はPZTから成るので、その圧電定数は高い。そのため、高性能の圧電素子1を実現できる。

また、下部電極2と圧電体膜3と上部電極4とをその順に積層する工程は、下部電極2上に圧電体膜3を真空スパッタリング法で積層する工程を含むので、焼結法で積層するときに比べて比較的低温で、結晶性の高い圧電体膜3を得ることができる。そのため、変位特性の高い圧電素子1を実現できる。

なお、本実施形態では、通常処理又は電界印加処理を行った後に、180%で 1時間焼成する熱処理を行っているが、この熱処理の温度は100%以上であれば良く、また、180%以上であることが好ましい。

また、本実施形態の電界印加処理では、両電極2,4間に35Vの電圧を印加 しているが、これに限らず、圧電体膜3の組成や厚み又は上記処理方法で処理す る際に使用するジルコニウム化合物6などに応じて、両電極2,4間に印加する 電圧の大きさを適宜変更しても良い。

(実施形態2)

本実施形態は、圧電素子1を、実施形態1とは異なる処理方法で処理したものである。その他の点に関しては、実施形態1とほぼ同様である。

本実施形態に係る圧電素子1は、以下に示す評価結果に基づき、後述する処理 方法で処理されている。

(実施例2)

- 処理方法 -

以下に、上記試料(実施例1と同じ試料)に対して行う処理の方法について説明する。まず、図5に示すように、試料を真空容器10内に入れて、真空容器10内におけるその試料から約50mm離れたところにヒータ11を設置した。そして、ヒータ11の上に、粉末状のジルコニウムエトキシド(Zr(OCH₂CH₃)₄)6をのせた。次に、真空容器10内の気圧を1Paにした後に、ヒータ11の温度を300℃にして、ヒータ11の上にのせたジルコニウムエトキシド6を気化させた。それにより、気化したジルコニウムエトキシド6が上部電極4のピンホールを介して圧電体膜3中の結晶粒界に侵入する。その後、試料を真空容器10内から取り出して、実施例1と同じ評価方法で評価した。

-評価結果-

電圧印加開始から24時間後におけるリーク電流の値は10nAであった。上記評価結果から、試料を本実施例に係る処理方法で処理することにより、絶縁信頼性を向上させることができることが分かった。

一効果一

以上により、本実施形態によれば、上部電極4をジルコニウム化合物6に曝すときにおいて、ジルコニウム化合物6は気体の状態であるので、ジルコニウム化合物6を上部電極4のピンホールを介して圧電体膜3中の結晶粒界に容易に侵入させることができる。そのため、結晶粒界に存在している酸化鉛や水酸化鉛を酸化ジルコニウムに確実に転化させることができる。

(実施形態3)

本実施形態は、実施形態1に係る圧電素子1のいずれか1つをインクジェット

ヘッド20に適用したものである。

図6~図8に示すように、インクジェットヘッド20は、インクジェット式プリンタ(図示せず)に組み込まれていて、吐出したインク滴を記録紙に着弾させて記録を行うものである。インクジェットヘッド20のノズル板22の底面と記録紙との距離は、例えば1mm程度である。本実施形態では、インクジェットヘッド20を既知の製造方法で製造した。

図6及び図7に示すように、インクジェットヘッド20は、複数のノズル孔2 1が形成されたノズル板22と、各ノズル孔21にそれぞれ連通し且つインクを 収容する複数の圧力室23と共通インク室24とが形成されたインク流路形成部 材25と、厚み方向一方側の面の一部が各圧力室23にそれぞれ臨むように設け られ且つ各圧力室23内のインクに圧力を付与して各ノズル孔21からインク滴 を記録紙に対して吐出させる複数の圧電素子1とを備えている。

図8に示すように、ノズル板22には、例えば、互いが340 μ mの間隔を開けて副走査方向Y(記録紙の搬送方向)に並んだ40個のノズル孔21から成るノズル列26が2列形成されている。これらのノズル列26,26は、例えば、互いに主走査方向X(副走査方向Yと直交する方向)に170 μ m間隔を開けて配設されている。なお、図8の破線は共通インク室24を示し、一点鎖線は圧電素子1を示す。また、図8から明らかなように、各共通インク室24は副走査方向Yに並んだ40個の圧力室23につながっているので、各ノズル列26を構成している40個のノズル孔21からは同一色のインクが吐出される。

各圧力室23は副走査方向Yに所定間隔毎に配設されている。図6及び図7に示すように、各圧力室23は、開口断面が細長い略矩形状に形成されている。各圧力室23の底部における長手方向の一端部にはインク供給孔27が形成され、その他端部にはインク吐出路28が形成されている。そして、各圧力室23はインク供給孔27を介して共通インク室24につながり、インク吐出路28を介してノズル孔21につながっている。

 の上部電極4(図7では図示せず)とを有する。振動板2は、各圧電素子1で共用されている。振動板2は、下部電極としての役割も兼ねている。圧電体膜3は、実施形態1と同様に、振動板2上に真空スパッタリング法で形成されたものである。圧電体膜3及び上部電極4は、圧力室23の位置に対応するように設けられている。

本実施形態に係る圧電素子1は、以下に示す評価結果に基づき、後述する処理 方法で処理されている。

(実施例3)

- 処理方法-

まず、200個の圧電素子1を備えたインクジェットヘッド20を、窒素雰囲気で満たされたグローブボックス内に入れて、上部電極4の上にカプリル酸ジルコニウムを滴下する。このカプリル酸ジルコニウムは液体の状態である。それから、振動板2が正極になるように振動板2と上部電極4との間にDC35Vの電圧を1時間印加した。それにより、カプリル酸ジルコニウムが、上部電極4のピンホールを介して結晶粒界に浸入する。次に、上部電極4の上に滴下したカプリル酸ジルコニウムを、プロピルアルコールを含浸させたベンコットンで拭き取った。その後、インクジェットヘッド20をグローブボックスから取り出した。

-評価方法-

上記処理方法で処理したインクジェットへッド 200200 個の圧電素子 1 に、温度が 25 ℃、相対湿度が 80 %の雰囲気下で、振動板 2 が正極になるように振動板 2 と上部電極 4 との間に 1 C 35 Vの電圧を印加した。そして、電圧印加後の圧電体膜 3 を流れるリーク電流の値を測定した。また、上記処理方法で処理していないインクジェットへッド 200200 個の圧電素子 1 についても、上述と同じ測定方法でリーク電流の値を測定した。

-評価結果-

未処理の圧電素子の大部分では、電圧印加開始から24時間経過した時には絶 縁破壊が起こっていた。

これに対して、処理した圧電素子1では、電圧印加開始から24時間経過した時における圧電体膜3を流れるリーク電流の値は数十nA程度であった。

上記評価結果から、インクジェットヘッド20を本実施例に係る処理方法で処理することにより、高湿度下において安定した動作を行うインクジェットヘッド20を実現できることが分かった。

本実施形態によれば、実施形態1と同様の効果が得られる。

なお、本実施形態では、振動板 2 は下部電極としての役割も兼ねているが、振動板と下部電極とが別々に設けられても良い。

また、本実施形態では、上部電極4をジルコニウム化合物6に曝すときにおいて、ジルコニウム化合物6は液体の状態であるが、ジルコニウム化合物6は気体の状態又は有機溶媒に溶解した状態であっても良い。

(その他の実施形態)

なお、上記各実施形態では、圧電体膜3はPZTから成るが、鉛化合物を含む ものである限り、如何なるもので構成されても良い。また、圧電体膜3は、少な くともジルコニウム元素、チタン元素、鉛元素及び酸素元素を含むもの、例えば、 ジルコン酸チタン酸鉛ランタン(PLZT)等で構成されているのが好ましい。

また、上記各実施形態では、圧電体膜3は下部電極2上に真空スパッタリング 法で形成されているが、真空スパッタリング法の代わりに、ゾルーゲル法や焼結 法等で形成されても良い。

また、上記各実施形態では、ジルコニウム化合物6としてカプリル酸ジルコニウムやジルコニウム t ーブトキシドやジルコニウムアセチルアセトナートなどが用いられているが、ジルコニウムアルコキシド、ジルコニウムアセチルアセトネート及びジルコニウムカルボキシレートのうち少なくとも1つを含む限り、ジルコニウム化合物6は如何なるものであっても良い。

また、上記各実施形態では、ジルコニウムアルコキシドとしてジルコニウムエトキシドなどが用いられているが、これに限らず、アルコキシル基がメトキシル基やブトキシル基などに置き換えられたものであっても良い。さらに、ジルコニウムカルボキシレートとしてカプリル酸ジルコニウムなどが用いられているが、これに限らず、カルボキシル基がカプロン酸やカプリン酸などに置き換えられたものであっても良い。

また、上記各実施形態では、ジルコニウム化合物6を2-プロパノール溶液で

希釈しているが、これに限らず、エタノール、ブタノール等のアルコールやテトラデエカン等のアルカンなどの有機溶剤で希釈しても良い。

また、上記各実施形態では、上部電極4の表面のみをジルコニウム化合物6に 曝す処理が施されているが、上部及び下部電極4,2のうち少なくとも一方の電 極をジルコニウム化合物6に曝す処理が施されていれば良い。

また、上記各実施形態では、共通電極が下部電極2から成り、個別電極が上部電極4から成るが、共通電極が上部電極4から成り、個別電極が下部電極2から成っても良い。

)産業上の利用可能性

以上説明したように、本発明は、インクジェットヘッド式プリンタのインク吐 出用アクチュエータやハードディスクの磁気ヘッド駆動用アクチュエータや変位 センサなどについて有用である。

請求の範囲

1. 第1及び第2電極と、該第1及び第2電極に挟まれ且つ鉛化合物を含む圧電体とを備えた圧電素子であって、

上記圧電体は複数の結晶体により構成された集合体から成り、

上記結晶体間の結晶粒界には酸化ジルコニウムが存在し且つ該結晶粒界におけるジルコニウム元素の組成比が上記結晶粒界における鉛元素よりも大きいことを 特徴とする圧電素子。

2.請求項1記載の圧電素子において、

上記圧電体は、該圧電体の厚み方向一方側から他方側にそれぞれ向いている複数の柱状結晶体により構成された集合体から成ることを特徴とする圧電素子。

3. 請求項1記載の圧電素子において、

上記圧電体は、少なくともジルコニウム元素、チタン元素、鉛元素及び酸素元素を含むことを特徴とする圧電素子。

4. ノズルと該ノズルに連通し且つインクを収容する圧力室とが形成されたヘッド本体部と、厚み方向一方側の面の一部が上記圧力室に臨むように設けられ且つ上記圧力室内のインクに圧力を付与して上記ノズルからインクを記録媒体に対して吐出させる圧電素子とを備えたインクジェットヘッドであって、

上記圧電素子は、第1及び第2電極と、該第1及び第2電極に挟まれ且つ鉛化 合物を含む圧電体とを備え、

上記圧電体は複数の結晶体により構成された集合体から成り、

上記結晶体間の結晶粒界には酸化ジルコニウムが存在し且つ該結晶粒界におけるジルコニウム元素の組成比が上記結晶粒界における鉛元素よりも大きいことを 特徴とするインクジェットヘッド。

5. 第1及び第2電極と、該第1及び第2電極に挟まれ且つ鉛化合物を含む圧電

体とを備えた圧電素子の製造方法であって、

上記第1電極と上記圧電体と上記第2電極とをその順に積層する工程と、

上記積層工程後に、上記第1及び第2電極のうち少なくとも一方の電極を、ジルコニウムアルコキシド、ジルコニウムアセチルアセトネート及びジルコニウムカルボキシレートのうち少なくとも1つを含む化学物質に曝す工程とを備えたことを特徴とする圧電素子の製造方法。

6. 請求項5記載の圧電素子の製造方法において、

上記曝し工程において、上記化学物質は液体の状態であることを特徴とする圧 電素子の製造方法。

7. 請求項5記載の圧電素子の製造方法において、

上記曝し工程において、上記化学物質は気体の状態であることを特徴とする圧 電素子の製造方法。

8. 請求項5記載の圧電素子の製造方法において、

上記曝し工程において、上記化学物質は有機溶剤に溶解した状態であることを 特徴とする圧電素子の製造方法。

9. 請求項5記載の圧電素子の製造方法において、

上記曝し工程において、上記第1及び第2電極間に電圧を印加することを特徴とする圧電素子の製造方法。

10.請求項5記載の圧電素子の製造方法において、

上記曝し工程後に、上記圧電素子を100℃以上で熱処理する工程を更に備えたことを特徴とする圧電素子の製造方法。

11.請求項5記載の圧電素子の製造方法において、

上記積層工程は、上記第1電極上に上記圧電体を真空スパッタリング法で積層

する工程を含むことを特徴とする圧電素子の製造方法。

12.ノズルと該ノズルに連通し且つインクを収容する圧力室とが形成されたヘッド本体部と、厚み方向一方側の面の一部が上記圧力室に臨むように設けられ且つ上記圧力室内のインクに圧力を付与して上記ノズルからインクを記録媒体に対して吐出させる圧電素子とを備えたインクジェットヘッドの製造方法であって、

上記圧電素子は、第1及び第2電極と、該第1及び第2電極に挟まれ且つ鉛化 合物を含む圧電体とを備え、

上記第1電極と上記圧電体と上記第2電極とをその順に積層する工程と、

上記積層工程後に、上記第1及び第2電極のうち少なくとも一方の電極を、ジルコニウムアルコキシド、ジルコニウムアセチルアセトネート及びジルコニウムカルボキシレートのうち少なくとも1つを含む化学物質に曝す工程とを備えたことを特徴とするインクジェットヘッドの製造方法。

要 約 書

圧電素子1は、下部電極2と圧電体膜3と上部電極4とがその順に積層されて 構成されている。この圧電素子1の上部電極4の表面に対して、ジルコニウム化 合物6に曝す処理を施している。

FIG. 1

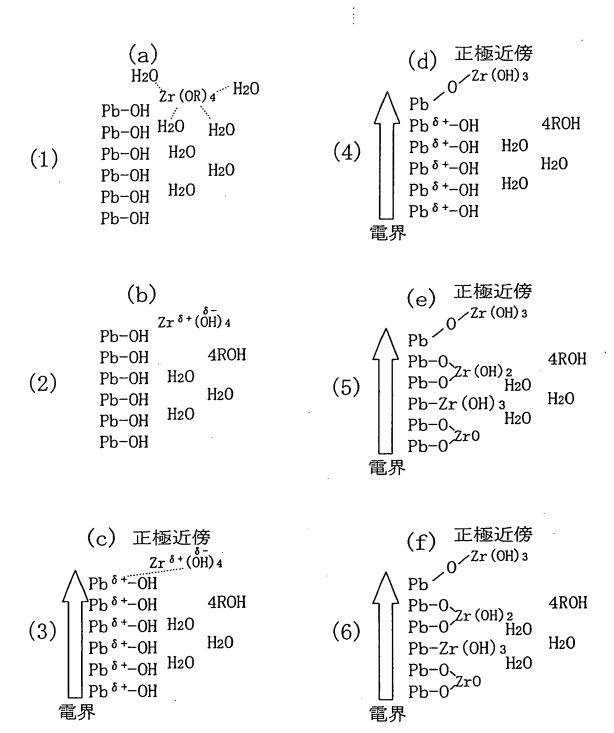


FIG. 2

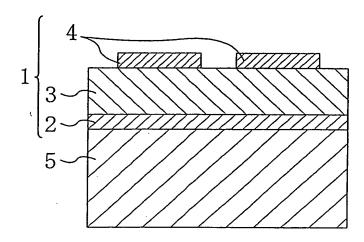
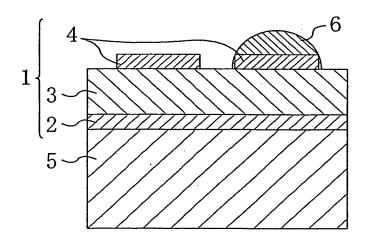


FIG. 3



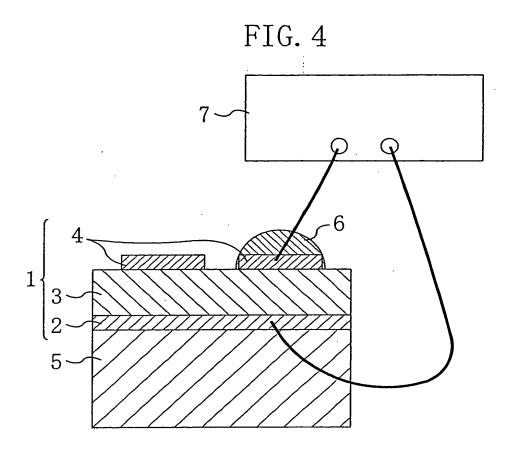


FIG. 5

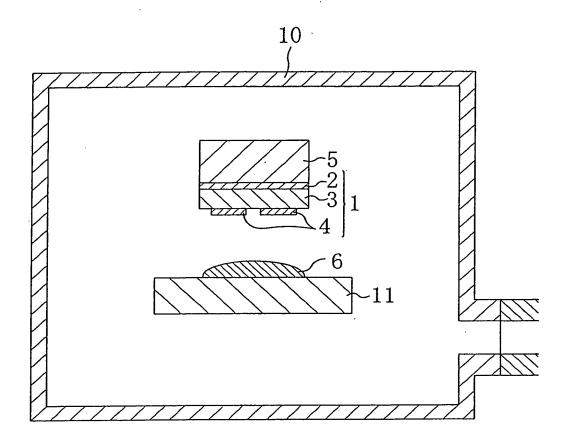
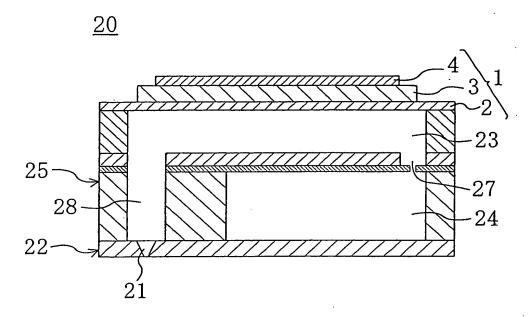
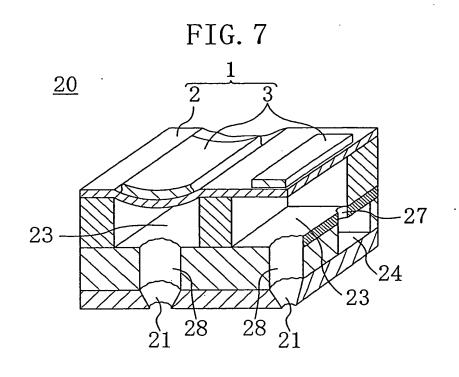
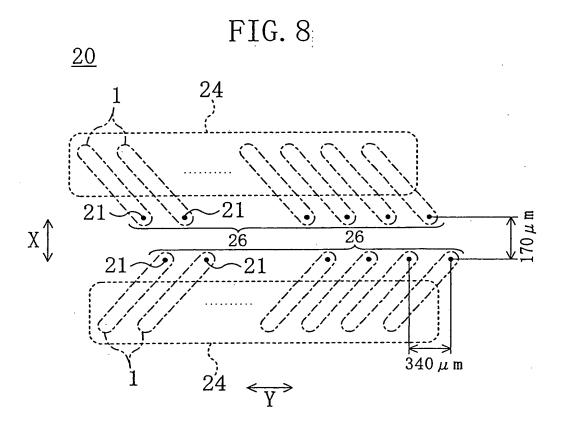
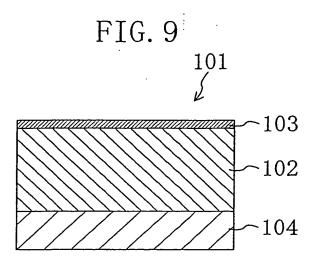


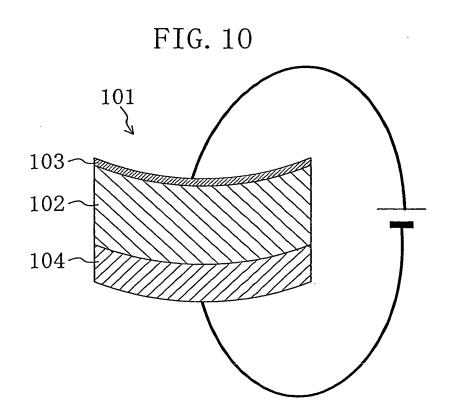
FIG. 6











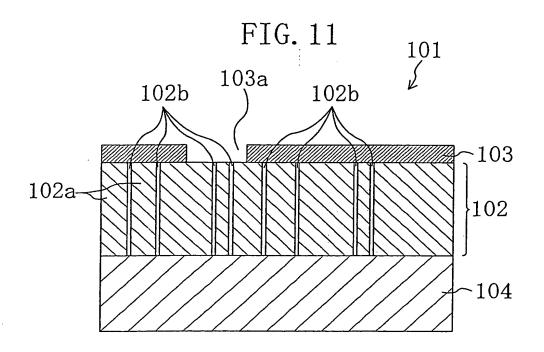
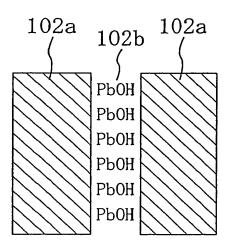
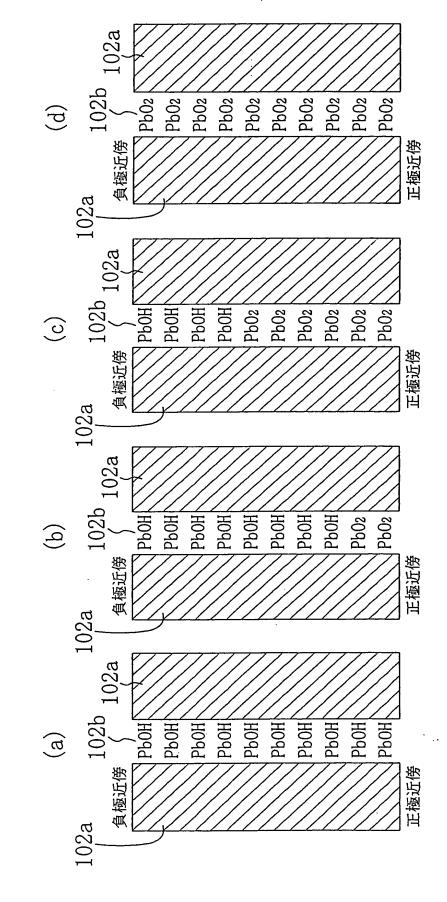


FIG. 12





G. 13